

화학소재 기술개발 워크숍 5월 8-9일 개최

한국화학연구원은 5월 8-9일 연구원 대강당에서 제1회 화학소재 원천기술 개발 워크숍을 개최한다.

화학소재원천기술개발사업단 주최로 열리는 워크숍에서는 <인쇄가능한 박막 트랜지스터용 공액계 화합물의 전기·광학 특성제어 기술>등 16개 주제 발표와 토론이 진행될 예정이다.

또 삼성토탈연구소 이원 소장 등 4명의 산업계 전문가를 초청해 <소재산업의 도전과 기회> 등을 주제로 한 초청강연도 마련돼 있다.

<화학저널 2008/05/08>